H JAPAN PATENT OFFICE

01.3.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 4 月 4 日

RECEIVED 15 APR 2004

出 願 番 Application Number:

特願2003-102134

PCT **WIPO**

[ST. 10/C]:

[JP2003-102134]

出 人 願

株式会社クラレ

日産化学工業株式会社

Applicant(s):

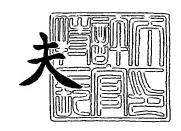
PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

> 2004年 4月

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

2 日



【書類名】

特許願

【整理番号】

A5908

【提出日】

平成15年 4月 4日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C07D215/14

C07B 61/00

【発明者】

【住所又は居所】

新潟県北蒲原郡中条町倉敷町2番28号 株式会社クラ

レ内

【氏名】

福本 隆司

【発明者】

【住所又は居所】 岡山県倉敷市酒津1621番地 株式会社クラレ内

【氏名】

長嶋 謙介

【特許出願人】

【識別番号】

000001085

【氏名又は名称】 株式会社クラレ

【特許出願人】

【識別番号】

000003986

【氏名又は名称】 日産化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100080791

【弁理士】

【氏名又は名称】

高島 一

【電話番号】

06-6227-1156

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

006965

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

ページ: 2/E

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9712298

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 キノリン化合物の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(II)

【化1】

$$R^{3}$$
 R^{4} R^{5} (III)

(式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR⁶はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、保護されていてもよい水酸基、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアリールオキシ基を表す。)

で示されるキノリンカルバルデヒドを一般式(III)

【化2】

$$\mathbb{R}^7$$
 (III)

(式中、R⁷は置換基を有していてもよいアルキル基を表す。)

で示されるイミン化合物と反応させ、次いで加水分解することを特徴とする一般 式(I) 【化3】

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は前記定義のとおりである。) で示されるキノリン化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、後記一般式(I)で示されるキノリン化合物の製造方法に関する。本発明で得られるキノリン化合物は医薬・農薬などの合成中間体として有用であり、例えば(E)-3-(4'-(4''-1)) カース・ -2''-1 カース・ -2''-1

[0002]

【従来の技術】

[0003]

【特許文献1】

特開平1-279866号公報

【特許文献2】

特開2001-316369号公報

[0004]

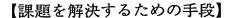
【発明が解決しようとする課題】

しかるに、上記の方法①は、用いる有機スズ化合物が工業的に入手困難である上、 $-60\sim-78$ Cという極低温で反応を行わなければならず、特殊な反応設備を必要とする。上記の方法②は、エステル部分を還元する際に用いる金属水素化物の取り扱いが困難である。また、上記の方法②および方法③は目的物を得るために多数の工程を経る必要がある。したがって、これらの方法はいずれも、(E) -3-(4'-(4''-7)) レーン・2'ーシクロプロピルキノリン・3'ーイル)プロペンアルデヒドなどのキノリン化合物の工業的に有利な製造方法とは言い難い。

[0005]

しかして、本発明の目的は、キノリン化合物を、工業的に入手容易で、かつ取り扱いの容易な原料を用い、短工程で、効率よく工業的に有利に製造し得る方法を提供することにある。

[0006]



本発明によれば上記の目的は、一般式 (I I)

[0007]

【化4】

$$\begin{array}{c}
R^{3} \\
R^{4}
\end{array}$$
(II)

[0008]

(式中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵およびR⁶はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子、保護されていてもよい水酸基、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換基を有していてもよいアルコキシル基または置換基を有していてもよいアリールオキシ基を表す。)

で示されるキノリンカルバルデヒド [以下、これをキノリンカルバルデヒド(II)と称する]を一般式(III)

[0009]

【化5】

[0010]

(式中、R⁷は置換基を有していてもよいアルキル基を表す。)

で示されるイミン化合物 [以下、これをイミン化合物 (III) と称する] と反応させ、次いで加水分解することを特徴とする一般式 (I)

【化6】

$$\begin{array}{c}
R^{3} \quad R^{4} \\
R^{2} \quad | \quad | \quad | \quad | \\
R^{5}
\end{array}$$
(I)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は前記定義のとおりである。) で示されるキノリン化合物 [本明細書中、キノリン化合物(I)と略記する場合 もある] の製造方法を提供することにより達成される。

[0011]

好ましい実施態様において、上記した \mathbb{R}^1 、 \mathbb{R}^2 、 \mathbb{R}^3 および \mathbb{R}^6 が水素原子であり、 \mathbb{R}^4 がハロゲン原子であり、 \mathbb{R}^5 が炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基である。

[0012]

より好ましい実施態様において、上記した R^1 、 R^2 、 R^3 および R^6 が水素原子であり、 R^4 がフッ素原子であり、 R^5 が炭素数 $1\sim6$ のアルキル基である。

[0013]

さらに好ましい実施態様において、上記した R^1 、 R^2 、 R^3 および R^6 が水素原子であり、 R^4 がフッ素原子であり、 R^5 がイソプロピル基またはシクロプロピル基である。

[0014]

【発明の実施の形態】

本明細書において、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 がそれぞれ表すハロゲン原子としては、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などが挙げられ、これらの中でもフッ素原子が好ましい。

[0015]

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 がそれぞれ表す水酸基は保護されていてもよく、水酸基の保護基としては、水酸基を保護する目的のために通常用いられる保護基であれば特に制限はなく、例えばベンジル基などのアラルキル基;トリメ

チルシリル基、tert-ブチルジメチルシリル基、tert-ブチルジフェニ ルシリル基などの三置換シリル基;メトキシメチル基、1-エトキシエチル基、 テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基などのエーテル型保護基など が挙げられる。

[0016]

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 および R^7 がそれぞれ表すアルキル基は、直鎖 状、分岐鎖状または環状のいずれでもよい。好ましくは炭素数1~6の直鎖状、 分岐鎖状または環状のアルキル基、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基 、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、n-ペ ンチル基、n-ヘキシル基、シクロプロピル基、シクロヘキシル基などが挙げら れる。これらのアルキル基は置換基を有していてもよく、かかる置換基としては 、例えば水酸基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などの好 ましくは炭素数1~4のアルコキシル基;フェニル基、pーメトキシフェニル基 、p-クロロフェニル基などの置換基を有していてもよい好ましくは炭素数6~ 10のアリール基;フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲ ン原子などが挙げられる。

[0017]

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 がそれぞれ表すアリール基としては、好ま しくは炭素数6~10のアリール基、例えばフェニル基、ナフチル基などが挙げ られる。

 R^{1} 、 R^{2} 、 R^{3} 、 R^{4} 、 R^{5} および R^{6} がそれぞれ表すアラルキル基としては、ア ルキル部分として好ましくは炭素数1~6のアルキル基を有し、アリール部分と して好ましくは炭素数6~10のアリール基を有するアラルキル基が挙げられ、 例えばベンジル基、ナフチルメチル基などが挙げられる。これらのアリール基お よびアラルキル基は置換基を有していてもよく、かかる置換基としては、例えば 水酸基;メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基 、イソブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基などの 好ましくは炭素数1~6のアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基 、ブトキシ基などの好ましくは炭素数1~4のアルコキシル基;フェニル基、p

ーメトキシフェニル基、pークロロフェニル基などの置換基を有していてもよい 好ましくは炭素数6~10のアリール基;フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨ ウ素原子などのハロゲン原子などが挙げられる。

[0018]

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 がそれぞれ表すアルコキシル基としては、 好ましくは炭素数1~4の直鎖状または分岐鎖状のアルコキシル基が挙げられ、 例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などが挙げられる。 これらのアルコキシル基は置換基を有していてもよく、かかる置換基としては、 例えば水酸基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などの好ま しくは炭素数1~4のアルコキシル基:フェニル基、pーメトキシフェニル基、 p-クロロフェニル基などの置換基を有していてもよい好ましくは炭素数6~1 0のアリール基などが挙げられる。

[0019]

 R^{1} 、 R^{2} 、 R^{3} 、 R^{4} 、 R^{5} および R^{6} がそれぞれ表すアリールオキシ基としては 、アリール部分として好ましくは炭素数6~10のアリール基を有するアリール オキシ基、例えばフェノキシ基、ナフチルオキシ基などが挙げられる。これらの アリールオキシ基は置換基を有していてもよく、かかる置換基としては、例えば 水酸基:メチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基 、イソブチル基、tert-ブチル基などの好ましくは炭素数1~6のアルキル 基:メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などの好ましくは炭素 数1~4のアルコキシル基;フェニル基、n-メトキシフェニル基、n-クロロ フェニル基などの置換基を有していてもよい好ましくは炭素数6~10のアリー ル基が挙げられる。

[0020]

キノリンカルバルデヒド(II)およびキノリン化合物(I)として、好まし くは、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^6 が水素原子であり、 R^4 がハロゲン原子であり、 R^{5} が炭素数 $1 \sim 6$ のアルキル基である化合物が挙げられる。

[0021]

キノリンカルバルデヒド(II)およびキノリン化合物(I)として、より好

ましくは R^1 、 R^2 、 R^3 および R^6 が水素原子であり、 R^4 がフッ素原子であり、 R^5 が炭素数 $1\sim6$ のアルキル基である化合物が挙げられる。

[0022]

キノリンカルバルデヒド(II)およびキノリン化合物(I)として、さらに好ましくは R^1 、 R^2 、 R^3 および R^6 が水素原子であり、 R^4 がフッ素原子であり、 R^5 がイソプロピル基またはシクロプロピル基である化合物が挙げられる。

[0023]

イミン化合物(III)として、好ましくは R^7 がエチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、シクロペキシル基である化合物が挙げられる。

[0024]

イミン化合物(III)として、より好ましくは R^7 がイソプロピル基、n-7でル基、イソブチル基、tert-7でル基、シクロヘキシル基である化合物が挙げられる。

[0025]

本発明のキノリン化合物 (I) の製造方法は、キノリンカルバルデヒド (II) をイミン化合物 (III) と反応させ、次いで加水分解することによって行われる。

[0026]

本発明の方法では、工業的に入手容易で、かつ取り扱いの容易な原料を用い、 短工程で、効率よくキノリン化合物(I)を工業的に有利に製造することができ る。

[0027]

まず、キノリンカルバルデヒド(II)をイミン化合物(III)と反応させる工程[以下、工程1と称する]について説明する。

[0028]

工程1においては塩基を存在させることが好ましく、塩基としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属炭酸塩;水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸化物;水素化リチウム、水素化ナトリウム

、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物;メチルリチウム、エチルリチウム、ローブチルリチウム、secーブチルリチウム、tertーブチルリチウム、フェニルリチウムなどの有機リチウム化合物;メチルマグネシウムクロリド、エチルマグネシウムブロミドなどのアルキルマグネシウムハライド;リチウムアミド、ナトリウムアミド、カリウムアミド、リチウムジエチルアミド、リチウムジ(イソプロピル)アミド、リチウムビス(トリメチルシリル)アミド、カリウムビス(トリメチルシリル)アミド、ブロモマグネシウムジ(イソプロピル)アミドなどの金属アミド;リチウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、ナトリウム tertーブトキシド、カリウム tertーブトキシド、カリウム tertーブトキシドなどの銀点から、水素化ナトリウム、ローブチルリチウム、リチウムジ(イソプロピル)アミドを使用するのが好ましい。塩基の使用量は、キノリンカルバルデヒド(II)に対して0.1~10モル倍の範囲であることが好ましく、後処理の容易さ、経済性などの観点から0.1~5モル倍の範囲であることがより好ましい。

[0029]

工程1において使用するイミン化合物(III)としては、例えば、エチリデンイソプロピルアミン、エチリデンn-ブチルアミン、エチリデンイソブチルアミン、エチリデン t e t t - ブチルアミン、エチリデンシクロヘキシルアミンなどが挙げられる。イミン化合物(III)の使用量は、キノリンカルバルデヒド(II)に対して1.0~10 モル倍の範囲であることが好ましく、後処理の容易さ、経済性の観点から1.0~5 モル倍の範囲であることがより好ましい。

[0030]

工程1は、溶媒の存在下に行うのが好ましい。溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさない限り特に制限はなく、例えばペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂肪族炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素;メタノール、エタノール、イソプロパノール、ローブタノール、tertーブタノールなどのアルコール;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、tertーブチルメチルエーテル、テトラヒドロフラ

ン、ジオキサンなどのエーテル;ベンゾニトリルなどのニトリル;ピリジンなどの含窒素芳香族化合物;ジメチルホルムアミド、N-メチルピロリドン、N, N ・ -ジメチルイミダゾリジノン、ヘキサメチルホスホリックトリアミドなどのアミドなどが挙げられる。これらの溶媒は1種を単独で使用しても、2種以上を混合して使用してもよい。これらの中でも、取り扱い易さ、入手性、反応性などの観点から、ジイソプロピルエーテル、tert-ブチルメチルエーテル、rトラヒドロフランが好ましい。溶媒の使用量は、キノリンカルバルデヒド(II)に対して、 $1\sim50$ 質量倍の範囲であるのがより好ましい。

[0031]

工程1の反応温度は、使用するキノリンカルバルデヒド(II)の種類、イミン化合物(III)の種類、塩基の種類、溶媒の種類などにより異なるが、通常、-100~130 $\mathbb C$ の範囲であることが好ましく、-30~100 $\mathbb C$ の範囲であることがより好ましい。

[0032]

工程1の反応時間は、反応温度などによっても異なるが、通常、0.1~24時間の範囲であることが好ましい。反応は、窒素、ヘリウム、アルゴンなどの不活性ガスの雰囲気下に実施することが好ましい。

[0033]

工程1の操作手法に特に制限はなく、例えば、窒素、ヘリウム、アルゴンなどの不活性ガスの雰囲気下に、キノリンカルバルデヒド(II)、イミン化合物(III)および溶媒の混合物中に塩基を添加する方法、塩基中にキノリンカルバルデヒド(II)、イミン化合物(III)および溶媒の混合物を添加する方法、キノリンカルバルデヒド(II)、塩基および溶媒の混合物中にイミン化合物(III)を添加する方法、キノリンカルバルデヒド(II)および溶媒の混合物中にイミン化合物(III)を添加する方法、キノリンカルバルデヒド(II)および溶媒の混合物中にイミン化合物(III)と塩基を別々に同時に添加する方法、イミン化合物(III)および塩基の混合物をキノリンカルバルデヒド(II)および溶媒の混合物中に添加する方法などにより行うことができる。工程1の反応の停止は反応系内に水を添加することなどにより行うことができる。工程1の反応は、回

分式、連続式のいずれでも行うことができる。

[0034]

なお、工程1において使用するイミン化合物 (III)、例えばエチリデン t e r t ーブチルアミンは、 t e r t ーブチルアミンとアセトアルデヒドを反応させることによって容易に製造することができる (米国特許第2582128号明細書参照)。

[0035]

工程1により得られた反応混合物は、通常の有機化合物の単離・精製に用いられる方法により単離・精製することができるが、本発明では該反応混合物をそのまま以下に述べる次工程に供する。

[0036]

次に、工程1で得られた反応混合物を、加水分解することによりキノリン化合物(I)を得る工程[以下、工程2と称する]について説明する。

[0037]

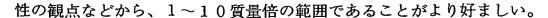
工程2は、水を含む溶媒中で、例えば、酸を作用させる一般的な加水分解条件を適用することができる。水の使用量に特に制限はないが、通常、工程1で用いるキノリンカルバルデヒド(II)に対して1モル倍以上であることが好ましく、1~1000モル倍の範囲であることがより好ましい。

[0038]

工程2において酸を使用する場合、その酸としては、例えば、塩酸、硫酸、リン酸などの鉱酸;酢酸、プロピオン酸、シュウ酸、メタンスルホン酸、トルエンスルホン酸などの有機酸またはその水和物もしくはその塩などが挙げられる。酸の使用量に特に制限はないが、通常、工程1で原料として用いるキノリンカルバルデヒド(II)の使用量に対して0.01~5モル倍の範囲であることが好ましい。

[0039]

工程2において使用する溶媒は工程1において使用したものと同じ溶媒を使用することができる。溶媒の使用量は、工程1で原料として用いるキノリンカルバルデヒド(II)に対して、1~50質量倍の範囲であることが好ましく、経済



[0040]

工程2の反応温度は、使用する酸の種類、溶媒の種類などにより異なるが、通常、0~100℃の範囲であることが好ましい。また、反応時間は、反応温度によっても異なるが、通常、1~24時間の範囲であることが好ましい。

[0041]

工程2の操作手法に特に制限はなく、例えば、工程1において得られた反応混合物、水、酸および溶媒を混合し、所定温度にて攪拌することにより行うことができる。工程2の反応は、回分式、連続式のいずれでも行うことができる。

[0042]

このようにして得られたキノリン化合物 (I) は、通常の有機化合物の単離・精製に用いられる方法により単離・精製することができる。例えば、反応終了後の反応液に、必要に応じて炭酸水素ナトリウム水溶液、ナトリウムメトキシドなどの塩基を加えて酸を中和した後、ジエチルエーテル、酢酸エチル、塩化メチレンなどの有機溶媒で抽出し、有機層を濃縮して得られる粗生成物を、そのままキノリン系化合物などの医薬品の合成中間体として使用することができる。また、必要に応じて、該粗生成物を、再結晶、カラムクロマトグラフィーなどにより、さらにその純度を高めることができる。

[0043]

【実施例】

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら制限されるものではない。

[0044]

参考例 1

温度計、滴下ロートおよび磁気攪拌装置を備えた内容量500mlの三つロフラスコにtertーブチルアミン166.0g(2.27mol)を入れ、2℃に冷却した後、滴下ロートよりアセトアルデヒド100.0g(2.27mol)を攪拌下に2時間かけて滴下した。滴下終了後、さらに2時間攪拌し、次いで水酸化カリウム30.0g(0.53mol)を添加して30分間攪拌した後、

静置し、有機層と水層を分離して得られた有機層に水酸化カリウム10.0g(0.18mol)を添加し、冷蔵庫中で15時間放置した。上層を分離し、常圧蒸留(沸点:77~82℃)し、エチリデンtertーブチルアミン182.3g(1.84mol、収率81.0%)を得た。

[0045]

参考例2

温度計、滴下ロートおよび磁気攪拌装置を備えた内容量200mlの三つロフラスコにシクロヘキシルアミン24.8g(250mmol)を入れ、2℃に冷却した後、滴下ロートよりアセトアルデヒド11.0g(250mmmol)を攪拌下に2時間かけて滴下した。滴下終了後、さらに2時間攪拌し、次いで、トルエン50mlを添加して30分間攪拌した後、静置し、有機層と水層を分離して得られた有機層を減圧蒸留(沸点:47~48℃/1.6kPa)し、エチリデンシクロヘキシルアミン125.8g(206mmol、収率82.5%)を得た。

[0046]

参考例3

温度計、滴下ロートおよび磁気攪拌装置を備えた内容量 200m1の三つロフラスコにn-ブチルアミン18.3g(250mmo1)を入れ、2 \mathbb{C} に冷却した後、滴下ロートよりアセトアルデヒド11.0g(250mmo1)を攪拌下に 2 時間かけて滴下した。滴下終了後、さらに 2 時間攪拌し、次いで、ジイソプロピルエーテル50m1を添加して 30 分間攪拌した後、静置し、有機層と水層を分離して得られた有機層を常圧蒸留(沸点: $98\sim105$ \mathbb{C})し、エチリデンn-ブチルアミン 20.0g(202mmo1、収率80.7%)を得た。

[0047]

実施例1

温度計、磁気攪拌装置および窒素風船を備えた内容量 50m1の三つロフラスコに、4-(4'-7)ルオロフェニル)-2-90ロプロピルキノリン-3-カルバルデヒド 2.0g(6.9mmo1)、エチリデン tert-7 tert-7

℃に昇温した後、60質量%水素化ナトリウム0.44g(11.0mmo1)を3時間かけて添加した。添加終了後、さらに8時間攪拌した。得られた反応混合液の一部を10質量%酢酸水溶液中にあけ、高速液体クロマトグラフィーによる内部標準法分析を行った結果、(E)-3-(4'-(4''-7)) プロペンアルデヒド1.5g(4.7mmo1、収率68.0%)が生成していた。

[0048]

融点:124-132℃

 1 H-NMR (600MHz, CDCl₃, TMS, ppm) δ : 1.08-1. 13 (2H, m), 1.41-1.45 (2H, m), 2.32-2.38 (1H, m), 6.45 (1H, dd, J=8, 16Hz), 7.22-7.25 (4H, m), 7.35-7.39 (2H, m), 7.56 (1H, d, J=16Hz), 7.67 (1H, ddd, J=3, 6, 8Hz), 7.98 (1H, d, J=8Hz), 9.51 (1H, d, J=8Hz)

[0049]

実施例2

実施例1において、エチリデン t e r t ーブチルアミン1. 4 g (14.1 m m o l) に代えて、エチリデンシクロヘキシルアミン1. 7 g (13.8 m m o l) を用いた以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られた反応混合液の一部を10質量%酢酸水溶液中にあけ、高速液体クロマトグラフィーによる内部標準法分析を行った結果、(E) -3-(4'-(4"-フルオロフェニル)-2'-シクロプロピルキノリン-3'-イル)プロペンアルデヒド1. 7 g (5.4 m m o l、収率78.3%)が生成していた。

[0050]

実施例3

実施例1において、エチリデン t e r t ーブチルアミン1. 4 g (14.1 m m o l) に代えて、エチリデン n ーブチルアミン1. 4 g (14.1 m m o l) を用いた以外は、実施例1と同様の操作を行った。得られた反応混合液の一部を10質量%酢酸水溶液中にあけ、高速液体クロマトグラフィーによる内部標準法

分析を行った結果、(E) -3-(4'-(4''-1)) ーフルオロフェニル) -2'-1 シクロプロピルキノリン-3' ーイル) プロペンアルデヒド1. 3 g (4.2 m m o 1、収率60.3%) が生成していた。

[0051]

【発明の効果】

本発明によれば、医薬・農薬などの合成中間体として有用なキノリン化合物、例えばコレステロール生合成の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素の阻害剤として知られるキノリン系化合物の重要な合成中間体である(E)-3-(4'-(4''-7))2 ーシクロプロピルキノリンー3 ーイル)プロペンアルデヒドなどのキノリン化合物を、短工程で、効率よく工業的に有利に製造することができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 医薬、農薬などの合成中間体として有用なキノリン化合物を、工業的に入手容易で、かつ取り扱いの容易な原料を用い、短工程で効率よく工業的に有利に製造すること。

【解決手段】 一般式(II)で示されるキノリンカルバルデヒドを一般式(II)で示されるイミン化合物と反応させ、次いで加水分解することを特徴とする一般式(I)で示されるキノリン化合物の製造方法。

【化1】

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 および R^7 は明細書に記載のとおりである。)

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号

[000001085]

1. 変更年月日

1990年 8月 9日

[変更理由]

新規登録

住 所

岡山県倉敷市酒津1621番地

氏 名

株式会社クラレ



出願人履歴情報

識別番号

[000003986]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

氏 名 日産化学工業株式会社